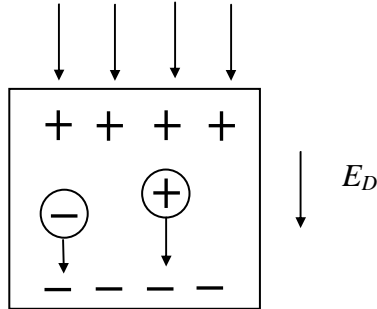


Фотоелектричні та фотомагнітні явища

При освітленні напівпровідника сильно поглинаємим світлом в поверхневому шарі надлишкова концентрація нерівноважних носіїв заряду буде більшою, ніж в об'ємі, так як туди доходить лише мала частина падаючого на поверхню світла. Якщо є *град* електронів і дірок, то буде відбуватися дифузія електронів і дірок від поверхні вглиб зразка.



Згідно співвідношення Ейнштейна $\mu_n \neq \mu_p$, (зазвичай $\mu_n > \mu_p$), то електрони будуть опережати дірки, що призведе до розділення зарядів. На освітленій поверхні буде створюватися позитивний заряд, а на неосвітленій - негативний. В результаті виникне \mathcal{E} , яке буде компенсувати різницю дифузійних потоків електронів і дірок, а сам ефект виникнення \mathcal{E} в напрямку променя сильно поглинаємим світла називається ефектом Дембера або кристалл-ефектом. Визначимо \mathcal{E}_D і з.д.с. Дембера.

$$j_n = qn\mu_n \mathcal{E}_D + \mu_n kT \frac{dn}{dx}$$

$$j_p = qn\mu_p \mathcal{E}_D - \mu_p kT \frac{dp}{dx}$$

$$j = j_n + j_p = q(n\mu_n + p\mu_p)\mathcal{E}_D + kT \left(\mu_n \frac{dn}{dx} - \mu_p \frac{dp}{dx} \right)$$

В разі ізольованого напівпровідника $j = 0$ і

$$\mathcal{E}_D = -\frac{kT}{q} \cdot \frac{\mu_n \frac{dn}{dx} - \mu_p \frac{dp}{dx}}{n\mu_n + p\mu_p}$$

Вважаючи, що $\frac{dn}{dx} = \frac{dp}{dx} = \frac{d(\Delta n)}{dx} = \frac{d(\Delta p)}{dx}$ отримаємо

$$\varepsilon_D = -\frac{kT}{q} \cdot \frac{\mu_n - \mu_p}{n\mu_n + p\mu_p} \cdot \frac{dn}{dx}$$

Тогда э.д.с. Дембера между точками x_1 и x_2

(ЗНАКИ ???)

$$V_D = \int_{x_1}^{x_2} \varepsilon_D dx = -\frac{kT}{q} \int_{x_1}^{x_2} \frac{\mu_n - \mu_p}{n\mu_n + p\mu_p} d(\Delta n)$$

Поскольку $\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$ и $\Delta\sigma = q(\mu_n + \mu_p)\Delta n$, то

$$d(\Delta n) = \frac{d(\Delta\sigma)}{q(\mu_n + \mu_p)}, \text{ и}$$

$$V_D = -\frac{kT}{q} \cdot \frac{\mu_n - \mu_p}{\mu_n + \mu_p} \int_{x_1}^{x_2} \frac{d(\Delta\sigma)}{\sigma} = -\frac{kT}{q} \cdot \frac{\mu_n - \mu_p}{\mu_n + \mu_p} \cdot \ln \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \text{ ???}$$

Если считать, что $x_1 = 0$ (освещенная поверхность), а $x_2 \geq 3L_D$ - порядка нескольких диффузионных длин, где концентрация $\Delta n = 0$, то

$$\sigma_2 = q(n_0\mu_n + p_0\mu_p)$$

$$\sigma_1 = q(n_0\mu_n + p_0\mu_p) + q(\mu_n + \mu_p)\Delta n$$

и

$$\begin{aligned} V_D &= -\frac{kT}{q} \cdot \frac{\mu_n - \mu_p}{\mu_n + \mu_p} \ln \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \\ &= -\frac{kT}{q} \frac{b-1}{b+1} \ln \left[1 + \frac{(b+1)\Delta n}{bn_0 + p_0} \right] \end{aligned}$$

$$\text{где } b = \frac{\mu_n}{\mu_p} \text{ и } V_D = \varphi_2 - \varphi_1$$

Если $\mu_p = \mu_n$, то $V_D = 0$ (эффект Дембера отсутствует). Однако при монополярной проводимости (например, при $p = 0$)

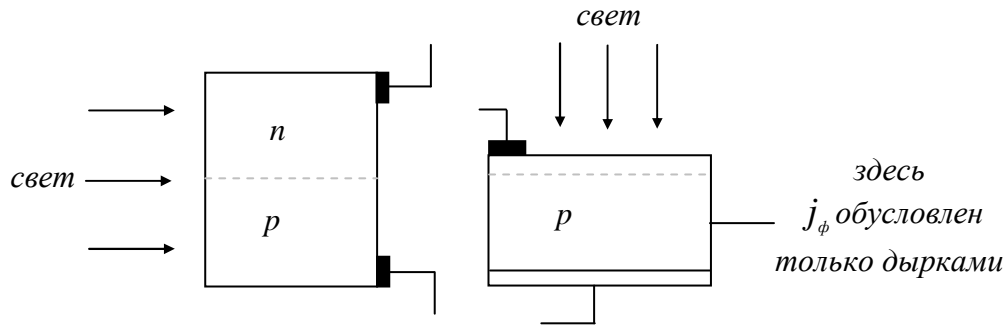
$$\varepsilon = -\frac{kT}{qn} \cdot \frac{dn}{dx}$$

$$V_D = \int_{x_1}^{x_2} \varepsilon dx = \frac{kT}{q} \int_{x_1}^{x_2} \frac{dn}{n} = \frac{kT}{q} \ln \frac{n_2}{n_1}$$

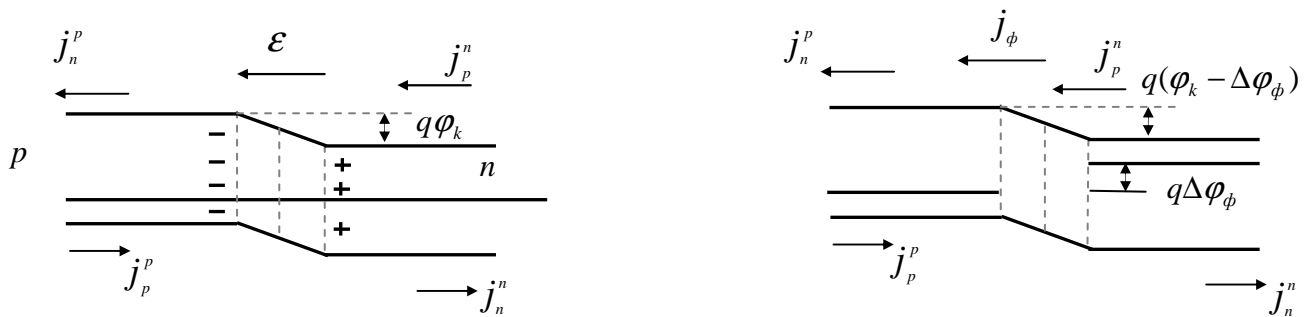
V_D обычно мала, порядка $\frac{kT}{q}$. Она тем больше, чем больше $(\mu_n - \mu_p)$ и чем меньше σ_0 .

Это возрастание э.д.с и убывание σ характерно и для других объемных эффектов в неоднородном полупроводнике.

§4. Вентильная фото-э.д.с. (Фотовольтаический эффект в $p-n$ переходе).



Известно, что в термодинамическом равновесии на $p-n$ переходе существует контактная разность потенциалов φ_k , которая создает дрейфовый ток неосновных носителей заряда, уравнивающий диффузионный ток основных носителей заряда. Если полупроводник вблизи перехода освещается светом с $h\nu > \Delta E_g$, то попадающие в область перехода избыточные неравновесные носители заряда будут разделяться полем \mathcal{E}_k , так что избыточные дырки из n -области будут переводиться в p -область, а избыточные электроны из p -области в n -область.



В результате возникнет добавочный ток – фототок j_ϕ - совпадающий с направлением тока неосновных носителей заряда. Так как перешедшие в p -область избыточные дырки и перешедшие в n -область избыточные электроны уменьшают соответственно отрицательный объемный заряд в p -области и положительный объемный заряд в n -области, то в результате происходит понижение потенциального барьера на переходе на величину $q\Delta\varphi_\phi$, вследствие чего ток основных носителей заряда через $p-n$ -переход увеличится, так что

$$j_n^{(n)} = j_{ns} e^{\frac{q\varphi_\phi}{kT}} \qquad j_p^{(p)} = j_{ps} e^{\frac{q\varphi_\phi}{kT}}$$

Итак, если до освещения ток через переход

$$j = \underbrace{-j_n^{(n)} - j_p^{(p)}}_{j_{осн.}} + \underbrace{j_n^{(p)} + j_p^{(n)}}_{j_{неосн.}} = 0$$

был равен нулю, то при освещении общая алгебраическая сумма токов через переход

$$j = j_{\phi} + j_n^{(p)} + j_p^{(n)} - j_n^{(n)} - j_p^{(p)} = j_{\phi} - j_{ns} \left(e^{\frac{q\varphi_{\phi}}{kT}} - 1 \right) - j_{ps} \left(e^{\frac{q\varphi_{\phi}}{kT}} - 1 \right) = j_{\phi} - j_s \left(e^{\frac{q\varphi_{\phi}}{kT}} - 1 \right)$$

где $j_s = j_{ns} + j_{ps}$. Отсюда

$$j_{\phi} = j + j_s \left(e^{\frac{q\varphi_{\phi}}{kT}} - 1 \right) \quad \text{При } (\varphi_{\phi} = 0 \quad j = j_{\phi}) \quad (1)$$

Отсюда разность потенциалов, созданная на $p - n$ - переходе в следствие облучения

$$\varphi_{\phi} = \frac{kT}{q} \ln \left(1 + \frac{j_{\phi} - j}{j_s} \right) \quad (2)$$

(2) – Уравнение фотодиода для любого режима.

При разомкнутой цепи $j = 0$ и φ_{ϕ} есть **вентильная фото-э.д.с.**

$$\varphi_{\phi \text{ вент}} = \frac{kT}{q} \ln \left(1 + \frac{j_{\phi}}{j_s} \right) \quad (3)$$

(3) – Напряжение на разомкнутой цепи фотодиода.

$\varphi_{\phi \text{ вент}}$ - определяется T и j_{ϕ} , зависящие от интенсивности света. Величину тока короткого замыкания \vec{j}_{ϕ} можно оценить как (для $L_{n,p} \gg S_0$)

$$j_{\phi} = q(L_n + L_p)VS,$$

где V - скорость генер., S - площадь перехода.

Величина j_{ϕ} определяется числом избыточных носителей заряда созданных светом и дошедших до $p - n$ - перехода. Если обозначить через γ долю непрорекомбинировавших пар носителей заряда, пришедших к $p - n$ - переходу, то если весь свет поглощается

$$j_{\phi} = q \gamma \beta N_0$$

$$\varphi_{\text{вент}} = \frac{kT}{q} \ln \left(1 + \frac{q \beta \gamma N_0}{j_s} \right)$$

$$\varphi_{\text{вент max}} = \varphi_k$$

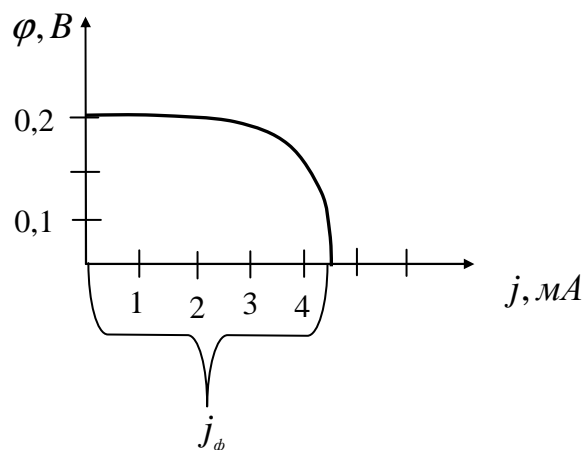
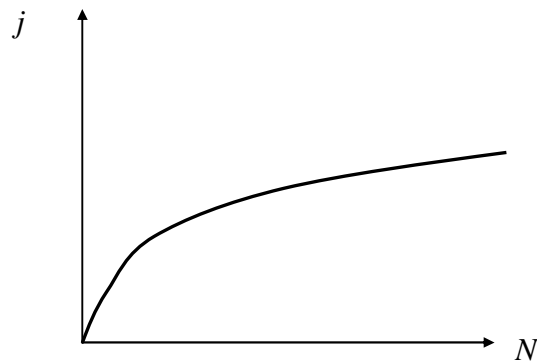
$$\varphi_{k \text{ max}} = q\Delta E_g$$

Если $\frac{j_\phi}{j_s} \gg 1$ (большой уровень возбуждения)

$$\varphi_{\text{вент}} = \frac{kT}{q} \ln \frac{q\beta \gamma N_0}{j_s}$$

При малом уровне возбуждения $\frac{j_\phi}{j_s} \ll 1$, разложив \ln в ряд получим

$$\varphi_{\text{вент}} = kT \frac{\beta \gamma N_0}{j_s}, \quad \text{т.е.} \quad \varphi_{\text{вент}} \sim N_0 \quad (4)$$



Вентильная фото-э.д.с. является источником напряжения в «солнечных батареях». При наличии микрогетеропереходов и барьерных слоев типа полупроводник-квазиметалл или иных барьеров в объеме неоднородного полупроводника суммарная $\varphi_{\text{вент}}$ может оказаться весьма значительной. Этот эффект наблюдается и на барьере Шотки. Кроме того

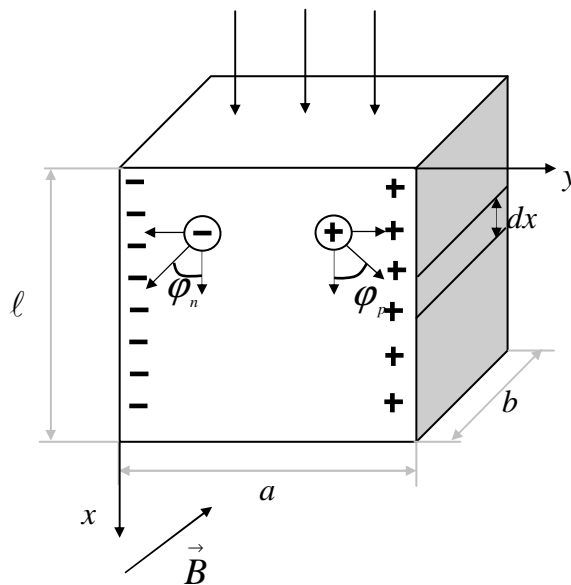
такая «объемная фото-э.д.с.» наблюдается в любом неоднородном по распределению $n_0(p_0)$, где есть внутреннее поле.

§5. Фотомагнитоэлектрический эффект (эффект Кикоина-Носкова).

Если неравномерно освещенный полупроводник поместить в \vec{B} , перпендикулярно направлению диффузии носителей заряда, то в нем возникнет поперечная э.д.с., обусловленная разделением носителей заряда в магнитном поле.

Это явление называется фотоэлектроманнитным эффектом (ФЭМ эффектом, эффектом Кикоина-Носкова).

Определение V_{fn} проведем для полупроводника у которого S мала, а поглощение света происходит в тонком приповерхностном слое.



Углы Холла (см. рис.) в случае слабого \vec{B} :

$$\varphi_p \approx \text{tg} \varphi_p = A\mu_p B$$

$$\varphi_n \approx \text{tg} \varphi_n = -A\mu_n B \quad (A - \text{Холл-фактор})$$

Тогда проекции j_n и j_p на ось Y

$$j_{py} = j_{px} \text{tg} \varphi_p = A\mu_p B j_{px}$$

$$j_{ny} = j_{nx} \text{tg} \varphi_n = -A\mu_n B j_{nx}$$

$$j_y = j_{py} + j_{ny} = AB(\mu_p j_{px} - \mu_n j_{nx})$$

Токи в направлении оси X - это диффузионные токи, и если $\Delta n = \Delta p$, то

$$j_{px} = -j_{nx} = -qD \frac{\partial(\Delta n)}{\partial x},$$

$$D = \frac{D_n \sigma_p + D_p \sigma_n}{\sigma_p + \sigma_n},$$

где D - биполярный коэффициент диффузии
Тогда

$$-j_y = qABD(\mu_p + \mu_n) \frac{\partial(\Delta n)}{\partial x}$$

Ток короткого замыкания во внешней цепи получим, если подсчитаем суммарной магнитодиффузионный ток через всю свободную поверхность образца (сечение в плоскости xz , площадью bl):

$$\begin{aligned} I_{кз} &= \int_0^{\ell} j_y b dx = -qABDb(\mu_p + \mu_n) \int_0^{\ell} d(\Delta n) = \\ &= qABDb(\mu_p + \mu_p) [\Delta n(0) - \Delta n(\ell)] \end{aligned} \quad (1)$$

В условиях равновесия этот ток равен току фотомагнитной э.д.с. так, что его можно выразить через V_{ϕ_m} и полную проводимость образца Ω

$$I_{\phi_m} = \Omega V_{\phi_m} \quad (2)$$

Так как абсолютное значение токов (1) и (2) одинаковы (хотя они противоположны по направлению) можно записать

$$V_{\phi_m} = \frac{qABDb(\mu_p + \mu_p) [\Delta n(0) - \Delta n(\ell)]}{\Omega} \quad (3)$$

$$\Omega = \frac{b\ell}{a} \sigma_0 + \frac{b}{a} \int_0^{\ell} \Delta \sigma dx \quad (4)$$

В (4) первое слагаемое есть темновая электропроводимость, а второе определяется избыточными носителями заряда. Так как $\Delta n = \Delta p$, то

$$\Omega = \frac{b\ell}{a} \sigma_0 + \frac{qb}{a} (\mu_p + \mu_n) \int_0^{\ell} \Delta n dx$$

Если $\Delta n = \Delta n(0) e^{-\frac{x}{L_n}}$ (для полупроводника p -типа), то

$$\int_0^{\ell} \Delta n dx = \Delta n(0) \int_0^{\ell} e^{-\frac{x}{L_n}} dx = -\Delta n(0) e^{-\frac{x}{L_n}} L_n \Big|_0^{\ell}$$

При $l \gg L_n$, то есть для толстого образца [$\Delta n(\ell) = 0$]

$$\int_0^{\ell} \Delta n dx = \Delta n(0) L_n$$

Тогда

$$V_{\phi_m} = \frac{qaABD(\mu_p + \mu_n)\Delta n(0)}{\ell \sigma_0 + q(\mu_p + \mu_n)L_n\Delta n(0)} \quad (5)$$

При высоком уровне инжекции первое слагаемое в знаменателе можно отбросить и тогда

$$V_{\phi_m} = \frac{aABD}{L_n} \quad (6)$$

При низком уровне инжекции

$$V_{\phi_m} = qaABD \frac{(\mu_p + \mu_n)\Delta n(0)}{\ell \sigma_0} \quad (7)$$

Если поверхностной рекомбинацией можно пренебречь, то полное число неравновесных носителей заряда, приходящихся на единицу площади определяется β , $I(N)$ и τ :

$$\int_0^{\ell} \Delta n dx = \beta \tau N = \Delta n(0) L_n$$

$$\Delta n(0) = \frac{\beta \tau N}{L_n} = \frac{\beta L N}{D}$$

Подставив последнее выражение в (7), получим

$$V_{\phi_m} = qaAB(\mu_n + \mu_p) \frac{\beta L N}{\ell \sigma_0} \quad (8)$$

Из (8) и (6) видно, что при малом уровне возбуждения V_{ϕ_m} пропорционально $N(I)$, а при большом стремиться к насыщению (6).

